令和8年度福井高専後期時間割　令和8年11月12日（木）　9:00～15:30

（時間割の空白の時間帯には授業参観はできません。）

令和8年10月27日現在

学年		1				
クラス		F1	F2	F3	F4	F5
クラス担任等		古谷峻	土田	松井一	出口	長水
1限	9:00～10:30	[物理基礎] （非）岡本	[保健体育Ⅰ] 青木 教室:ガイアートテクノルーム	[音楽] （非）三輪 教室：大講義	[保健体育Ⅰ] 青木 教室:ガイアートテクノルーム	[基礎解析B] 山田
2限	10:40～12:10	[基礎解析B] 山田	[基礎解析A] （非）氏家	[保健体育Ⅰ] 松井一	[生物] 古谷峻 教室:ガイアートテクノルーム	[生物] 古谷峻 教室:ガイアートテクノルーム
3限	13:00～14:30	[専門基礎] M系：F1教室 E系：F2教室 I系：F5教室 C系：情1演 B系：正面玄関広場付近				
4限	14:40～15:30	[特別活動] 古谷峻	[特別活動] 土田	[特別活動] 松井一	[特別活動] 出口	[特別活動] 長水

		2				
		2M	2E	2EI	2C	2B
		大谷	木下若	市村	青木	東
1限	9:00～10:30	[英語Ⅱ] 木下若 教室:e-ラーニング	[解析Ⅰ] （非）氏家	[解析Ⅰ] 山田	[物理] 土田	[公共社会Ⅰ] 中谷内
2限	10:40～12:10	[物理] 土田	[英語Ⅱ] 木下若 教室：e-ラーニング	[電子工学基礎] 堀井	[歴史Ⅱ] （非）山田	[国語Ⅱ] 大谷
3限	13:00～14:30	[解析Ⅰ] （非）氏家	[歴史Ⅱ] 出口	[保健体育Ⅱ] 松井一	[解析Ⅰ] （非）近藤	[環境都市工学設計製図Ⅰ] 小玉 教室:デザインアトリエ
4限	14:40～15:30	[特別活動] 大谷	[特別活動] 木下若	[特別活動] 市村	[特別活動] 青木	[特別活動] 東

		3				
		3M	3E	3EI	3C	3B
		林田	小松丈	斉藤	後反	辻子
1限	9:00～10:30		[電子回路Ⅰ] 荒川	[保健体育Ⅲ] 東	[英語Ⅲ] 森	[空間情報学] 辻野
2限	10:40～12:10		[応用物理Ⅰ] 挽野	[数理統計学] 中谷	[保健体育Ⅲ] 青木	[数理統計学] （非）近藤
3限	13:00～14:30	[保健体育Ⅲ] 東	[情報処理システム論Ⅰ] 丸山	[情報ネットワーク基礎] 斉藤	[化学工学Ⅰ] 後反	[地盤工学Ⅰ] 辻子
4限	14:40～15:30					[特別活動] 辻子

学年		4				
クラス		4M	4E	4EI	4C	4B
クラス担任等		金田	松浦	小松貴	古谷昌	樋口
1限	9:00～10:30	[応用数学] 柳原		[英語Ⅳ] 橋本秀 教室:e-ラーニング	[応用数学] 長水	[コンクリート構造学Ⅰ] 蓑輪
2限	10:40～12:10	[機械設計製図Ⅱ] 村中 教室：M製図		[解析Ⅲ] 井之上	[化学工学Ⅱ] 古谷昌	[応用数学] 長水
3限	13:00～14:30	[英語Ⅳ] 橋本秀 教室：e-ラーニング	[応用数学] 中谷	[電子回路Ⅱ] 小松貴	[生化学Ⅱ] 高山	[施工管理学] （非）谷口
4限	14:40～15:30					

		5				
		5M	5E	5EI	5C	5B
		高橋	米田	高久	高山	蓑輪
1限	9:00～10:30	[自動制御Ⅱ] 亀山		[データベース] 斉藤	[栄養化学] 川村	[河川水文学] 田安
2限	10:40～12:10	[英語Ⅴ] 森 教室：大講義				[鋼構造学] 樋口
3限	13:00～14:30			[英語Ⅴ] 森 教室:大講義	[生理学] 坂元	[コンクリート構造学Ⅱ] 蓑輪
4限	14:40～15:30					

		専攻系			
		1PS	1ES	2PS	2ES
		M, E, EI	C, B	M, E, EI	C, B
1限	9:00～10:30	[生産システム工学演習Ⅱ] 藤田,村中,濱住,福嶋,高久,川上 教室:専講2, 専ゼミ3,専ゼミ2	[環境システム工学演習Ⅱ] 松野,坂元,小玉 教室:専講1, デザインアトリエ	[情報通信システム] 堀川 教室:Cラボ	[機能材料化学] 山脇 教室：専ゼミ1
2限	10:40～12:10			[画像情報処理] 小越 教室:情2演	
3限	13:00～14:30				
4限	14:40～15:30				

＜教室等＞
大講義室：リベラルアーツ棟1F／ガイアートテクノルーム：リベラルアーツ棟3F
M製図：機械棟4F／ e-ラーニング：本館棟4F／情1演、情2演：総合情報処理センター棟1F
デザインアトリエ：都市・建築棟3F／専講1：専攻科棟3F／専講2：専攻科棟3F／Cラボ：専攻科棟4F
専ゼミ3：専攻科棟3F／イノラボ：地域連携テクノセンター2F／分析計側室Ⅰ：地域連携テクノセンター1F

令和8年度福井高専後期時間割　令和8年11月13日（金）　9:00～16:10

（時間割の空白の時間帯には授業参観はできません。）

令和8年10月27日現在

学年		1				
クラス		F1	F2	F3	F4	F5
クラス担任等		古谷峻	土田	松井一	出口	長水
1限	9:00～10:30	[基礎解析A] 相場	[国語Ⅰ] 市村	[基礎解析A] 中谷	[英語Ⅰ] 杉浦	[基礎解析A] 長水
2限	10:40～12:10			[専門基礎] M系:M製図 E系:F2教室 I系:F5教室 C系:F3教室 B系:情2演		
3限	13:00～14:30	[化学Ⅰ] 古谷峻	[基礎解析B] 井之上	[英語Ⅰ] (非)村	[国語Ⅰ] 市村	[英語Ⅰ] 橋本秀
4限	14:40～16:10	[コミュニケーション] (非)村 教室:e-ラーニング	[英語Ⅰ] 橋本秀	[保健体育Ⅰ] 松井一	[基礎解析A] 井之上	[国語Ⅰ] 市村

		2				
		2M	2E	2EI	2C	2B
		大谷	木下若	市村	青木	東
1限	9:00～10:30	[材料学Ⅰ] 橋本賢	[電気回路Ⅰ] 米田,小松丈	[公共社会Ⅰ] 中谷内	[情報化学Ⅰ] 佐々 教室:情1演	[建設材料学] 蓑輪
2限	10:40～12:10	[化学Ⅱ] (非)山本裕	[英語Ⅱ] 木下若	[英語Ⅱ] 杉浦	[線形代数] 中谷	[構造力学Ⅰ] 吉田
3限	13:00～14:30	[英語Ⅱ] 木下若 教室:e-ラーニング	[化学Ⅱ] (非)山本裕		[英語Ⅱ] 杉浦	[解析Ⅰ] 柳原 教室:情2演
4限	14:40～16:10	[機械製図] 千徳 教室:M製図	[情報処理Ⅰ] 丸山 教室:情2演		[有機化学Ⅰ] 山脇	

		3				
		3M	3E	3EI	3C	3B
		林田	小松丈	斉藤	後反	辻子
1限	9:00～10:30	[電気工学] (非)茂呂	[電気磁気学Ⅱ] 堀川	[国語Ⅲ] 大谷	[国語Ⅲ] 川渕	[英語Ⅲ] 原口
2限	10:40～12:10	[解析Ⅱ] 山田	[保健体育Ⅲ] 松井一	[オペレーティングシステム] 小越	[高分子化学] 古谷昌	[環境都市工学設計製図Ⅱ] 塚口 教室:デザインアトリエ
3限	13:00～14:30	[材料学Ⅱ] 高橋	[国語Ⅲ] 大谷	[英語Ⅲ] 原口	[物理化学Ⅰ] 西野	[環境衛生工学] (非)奥村
4限	14:40～16:10	[流れ学Ⅰ] 林田	[解析Ⅱ] 柳原	[電気磁気学Ⅰ] 川上	[生化学Ⅰ] 松野	[解析Ⅱ] 中谷

学年		4				
クラス		4M	4E	4EI	4C	4B
クラス担任等		金田	松浦	小松貴	古谷昌	樋口
1限	9:00～10:30	[電子工学] 荒川	[電子回路Ⅱ] 松浦	[応用物理Ⅱ] 成子,挽野,(非)長谷川 教室:ガイアートテクノルーム	[物理化学Ⅱ] 山脇	[解析Ⅲ] 柳原
2限	10:40～12:10	[解析Ⅲ] 長水	[電子工学Ⅱ] 西城	[応用数学] (非)小野田	[機器分析] 後反	[英語Ⅳ] (非)村 教室:e-ラーニング
3限	13:00～14:30	[センサ工学] (非)末定	[電気機器] 荒川	[第2外国語Ⅰ(ドイツ語)] (非)村田 教室:ガイアートテクノルーム [第2外国語Ⅰ(中国語)] (非)呉	[情報化学Ⅱ] 佐々	[建築計画Ⅱ] 塚口 教室:デザインアトリエ
4限	14:40～16:10					

		5				
		5M	5E	5EI	5C	5B
		高橋	米田	高久	高山	蓑輪
1限	9:00～10:30	[CAD・CAE] 村中 教室:創造実	[ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ] 福嶋		[化学工学Ⅲ] 古谷昌	[海岸工学] 田安 教室:デザインアトリエ [建築設備Ⅱ] (非)竹下
2限	10:40～12:10	[言語文化特講]川渕　教室:5E教室　[日本文学論]大谷　教室:5C教室 [哲学]中谷内　教室:5EI教室　[歴史学特講]出口　教室5B教室 [数学特講]井之上　教室:専講2　[英語特講]原口　教室:大講義室 [第2外国語Ⅲ(ドイツ語)](非)村田　教室:ガイアートテクノルーム [第2外国語Ⅲ(中国語)](非)呉　教室:5M教室				
3限	13:00～14:30	[工学倫理] 金田,米田,小松丈,青山,中谷内,出口,(非)板倉,(非)岩堀 教室:大講義室				
4限	14:40～16:10					

		専攻科			
		1PS	1ES	2PS	2ES
		M, E, EI	C, B	M, E, EI	C, B
1限	9:00～10:30	[創造デザイン演習] 亀山,藤田,丸山,川上,川村,辻野 教室:Cラボ,情2演,イノラボ		[光学基礎] 西 教室:専講1	
2限	10:40～12:10				
3限	13:00～14:30				[環境水工学] 田安 教室:専ゼミ3
4限	14:40～16:10				

＜教室等＞
大講義室:リベラルアーツ棟1F／ガイアートテクノルーム:リベラルアーツ棟3F
M製図:機械棟4F／ e-ラーニング:本館棟4F／情1演、情2演:総合情報処理センター棟1F
デザインアトリエ:都市・建築棟3F／専講1:専攻科棟3F／専講2:専攻科棟3F／Cラボ:専攻科棟4F
専ゼミ3:専攻科棟3F／イノラボ:地域連携テクノセンター2F／分析計側室Ⅰ:地域連携テクノセンター1F